

応用物理学会 磁気科学研究会 2017年度研究会(第6回講演会)

主催 応用物理学会 磁気科学研究会  
日時 平成29年11月29日(水)13:30~16:45  
受付開始は13:00を予定

開催場所 首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス A, B 会議室  
<http://www.torinken.org/torinken/floor12.pdf>

住所 東京都千代田区外神田 1-18-13  
秋葉原ダイビル 12階(1202室)

交通 JR「秋葉原駅」(山手線、京浜東北線、総武中央線)  
電気街口改札出て右 徒歩約1分  
つくばエクスプレス「秋葉原駅」 徒歩約2分  
東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」 徒歩約5分  
東京メトロ銀座線「末広町駅」 徒歩約5分

ポスター ポスター発表希望者は11/22までにポスタータイトルを山登まで連絡ください。  
ポスターサイズはA0縦サイズ以内をお願いします。  
発表時間の割り振りは当日発表します。

参加費 無料

懇親会 懇親会を予定しております(会費未定)。  
参加希望者は11/27までに山登までご連絡ください。

プログラム

13:30-14:15 「磁場と光を用いた物体の非接触操作」  
日本工業大学 池添泰弘  
14:15-15:00 「強磁場を用いたセラミックスの微構造制御」  
物質・材料研究機構 鈴木達  
15:15-16:00 ポスターA  
16:00-16:45 ポスターB

問い合わせ先  
応用物理学会 磁気科学研究会  
山登正文 (首都大学東京大学院都市環境科学研究科)  
TEL:042-677-1111(内線 4837)  
e-mail:yamato-masafumi@tmu.ac.jp